

委員会委員公募掲載様式

委員会名		リソグラフィ先端技術調査 専門委員会	委員会での調査・検討項目の概要 委員長のメッセージ等
(所属部門)		(A部門)	<p>半導体集積回路製造用の、極限まで微細化を目指すリソグラフィ技術の動向を調査する一方、リソグラフィの新しい展開を期待して応用技術も探ります。</p> <p>ご自身の研究に関する発表または講演者のアレンジを期間内に最低1度はお願いし、期間終了時に報告書の執筆を分担していただきます。</p> <p>また、電気学会入会が条件です。</p>
[技術委員会]		[光応用・視覚技術委員会]	
設置期間		平成17年4月～平成20年3月	
委員長名(所属)		堀内敏行(東京電機大学)	
委員会開催頻度		5回/年	
問合 ・ 公募 受付 先	氏名	堀内敏行	
	(所属)	(東京電機大学)	
	電話	03-5280-3405	
	FAX	03-5280-3571	
E-mail		<a href="mailto:horiiuchi@p.dendai.ac.jp">horiiuchi@p.dendai.ac.jp</a>	
応募いただきたい方の 専門分野, 経験など		各種リソグラフィ技術および 関連技術に関する研究	
応募締切		平成17年9月30日	